

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15727**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **15651**

(22) Data zgłoszenia: **13.11.2009**

(54)

Zakrywka do butelki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2010 WUP 10/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Grzegorz Derlak, Rozgarty, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego
Derlak Grzegorz, Włocławek, (PL)

PL 15727

Nr Rp. 15727

Klasa 09-07

Zakrywka do butelki

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zakrywka do butelki.

Dotychczas wytwarzane zakrywki do butelek, które mają umiejscowioną wewnątrz gwintowaną wkładką z tworzywa, dzięki której uzyskuje się gładką powierzchnię boczną. Gładkie powierzchnie boczne zakrywki pokrywa się farbą lub lakierem.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać zakrywki przejawiająca się w jej indywidualnym charakterze nadanym jej w szczególności przez cechy linii, kolorystykę, strukturę powierzchni oraz jej ornamentację, co wpływa na oryginalny wygląd zmierzający do osiągnięcia celów estetycznych, a także podniesienia atrakcyjności nabywania zakrywek.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia trzy odmiany zakrywki, fig. 2.1 - pierwszą odmianę zakrywki, fig. 2.2 - fragment kształtu zdobienia nakładki gumowej, fig. 3.1 - drugą odmianę zakrywki, fig. 3.2 - fragment innego kształtu zdobienia nakładki gumowej, zaś fig. 4.1 - trzecią odmianę zakrywki.

W pierwszej odmianie wzoru zakrywka jest cylindryczna, przy czym dolna część jest gładka, zaś górna, stanowiąca około 20 - 25% wysokości zakrywki, oddzielona kołnierzem ma

nałożoną warstwę gumy, która ma zdobienia w kształcie zbliżonym do bieżnika samochodowego. Ścianka górna zakrywki jest gładka.

W drugiej odmianie wzoru zakrywka jest cylindryczna, przy czym dolna część jest gładka, zaś górna, stanowiąca około 20 - 25% wysokości zakrywki, oddzielona kołnierzem, ma nałożoną warstwę gumy, która częściowo zachodzi na ściankę górna. Środkowa część ścianki górnej zakrywki jest gładka. Nałożona guma ozdobiona jest pionowymi i poziomymi wgłębieniami zbliżonymi do bieżnika samochodowego.

W trzeciej odmianie wzoru zakrywka jest cylindryczna, przy czym dolna część jest gładka, zaś górna, stanowiąca około 20 - 25% wysokości zakrywki, oddzielona kołnierzem oraz ścianka górna zakrywki są pokryte warstwą gumy. Guma nałożona na część cylindryczną zakrywki ma zdobienia w postaci wgłębień i wypukłości w kształcie zbliżonym do bieżnika samochodowego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że w pierwszej odmianie wzoru zakrywka jest cylindryczna, przy czym dolna część jest gładka, zaś górna, stanowiąca około 20 - 25% wysokości zakrywki, oddzielona kołnierzem ma nałożoną warstwę gumy, zaś ścianka górna zakrywki jest gładka, jak pokazano na fig. 2.1.

Guma nałożona na górnej części cylindrycznej zakrywki ma zdobienia, jak pokazano na fig. 2.2.

W drugiej odmianie wzoru zakrywka jest cylindryczna, przy czym dolna część jest gładka, zaś górna, stanowiąca około 20 - 25% wysokości zakrywki, oddzielona kołnierzem, ma nałożoną warstwę gumy, która częściowo zachodzi na ściankę górna. Środkowa część ścianki górnej zakrywki jest gładka, jak pokazano na fig. 3.1.

Guma nałożona na część cylindryczną zakrywki ozdobiona jest pionowymi i poziomymi wgłębieniami, jak pokazano na fig. 3.2.

W trzeciej odmianie wzoru zakrywka jest cylindryczna, przy czym dolna część jest gładka, zaś górna, stanowiąca około 20 - 25% wysokości zakrywki, oddzielona kołnierzem oraz ścianka górna zakrywki są pokryte warstwą gumy, jak pokazano na fig. 4.1.

Guma nałożona na część cylindryczną zakrywki ma zdobienia w postaci wgłębień i wypukłości.

Derlak Grzegorz
Pełnomocnik

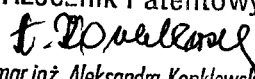
Rzecznik Patentowy

mgr inż. Aleksandra Konkiewska



fig. 2.1



fig. 3.1

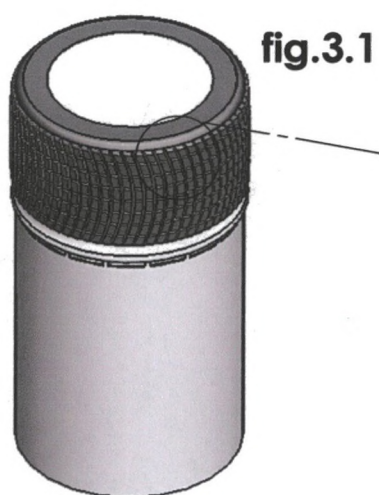
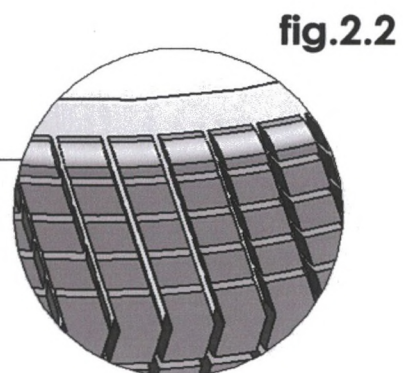
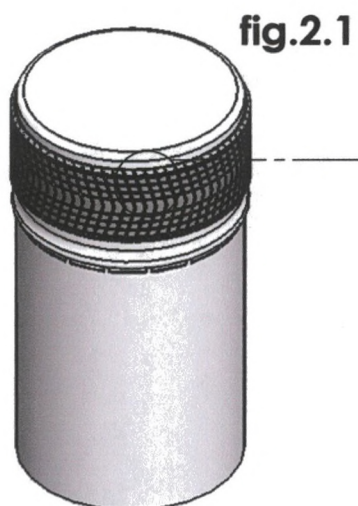


fig. 4.1

fig. 1

Derlak Grzegorz
pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
A. Konkowska
mgr inż. Aleksandra Konkowska



Derlak Grzegorz
pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Aleksandra Konkiewska